# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-173701

(43) Date of publication of application: 05.07.1990

(51)Int.Cl.

G02B 5/02 G02B 1/04

G03B 21/60

(21)Application number : 63-331078

(71)Applicant : SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

27.12.1988

(72)Inventor: MATSUMURA KAZUHIRO

YASUNORI YUKIO

SANNOU HARUYOSHI

# (54) COMPOSITION FOR LIGHT DIFFUSIVE COATING MATERIAL

# (57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the light diffusive plate which has high surface hardness and is resistant to flawing by compounding 14 to 25pts.wt. fine silica particles having 0.5 to  $5\mu$ m average particle size per 100pts.wt. crosslinkable monomer which is specified in the refractive index of the hardened body.

CONSTITUTION: The crosslinkable monomer contg.  $\geq 2$  acryloyl groups or methacryloyl groups in one molecule as a crosslinkable unsaturation group is preferable in terms of the adhesive property to a plastic base material and resistance to scratching and flawing as the crosslinkable monomer or monomer mixture having a photosetting or active energy ray curing property. The refractive index of the cured body when the monomer is cured by the light or active energy rays is required to be  $\geq$  1.46 and  $\leq 1.58$ . The fine silica particles with which the average particle size of 50% is  $\geq 0.5 \mu m$  and  $\leq 5 \mu m$  is used at 14 to 25pts.wt. per 100pts.wt. monomer mixture. The light diffusive plate which has excellent diffusive performance, good sharpness of images as a screen and the excellent scratching resistance, durability, etc., is obtd. in this way.

#### @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-173701

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)7月5日

5/02 G 02 B 1/04 G 03 B 21/60

7542-2H 7102-2G 8004-2H В

Z

(全6頁) 審査請求 未請求 請求項の数 1

😡発明の名称

光拡散性被覆剤組成物

舸 昭63-331078 20特

願 昭63(1988)12月27日 23出

個発 明 者 松 村 和 浩

大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社

内

⑫発 明 者 康 乗 幸 雄

住友化学工業株式会社 大阪府髙槻市塚原2丁目10番1号

個発 明 者 納 銮 荾 大阪府高槻市塚原2丁目10番1号 住友化学工業株式会社

住友化学工業株式会社 仍出 餌 人

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

倒代 理人 弁理士 踏石 光凞 外1名

賙 鐂

1. 発明の名称

光拡嵌性被覆剤組成物

2. 特許額求の範囲

重合硬化したときにその硬化体の風折率が 1.46-1.58になる契暦性単量体あるいは単 盤体混合物100重量部に対して、平均粒子径 が 0.5-5μmのシリカ版粒子 1 4-25 重量 都を配合してなる光拡散性被覆剤組成物。

8. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野〕

本発明は耐摩耗性に優れた光拡散性被覆剤経 成物に関する。特に本発明は投影された光が像 を結ぶスクリーンに適した光拡散性を有する被 膜を形成する光拡散性被覆剤組成物に関するも のである。

〔従来の技術〕

光拡散板は、ポリメチルメタクリレート樹脂、 ポリカーポネート樹脂等の透光性樹脂の表面に 凹凸を形成させることによって得られている。

従来との表面に凹凸を形成する方法は、表面 に微細な凹凸を有する金型で成形する方法、サ ンドプラスト等によって麦面を飛す方法等が行 われている。

また架構性な合体を含んだ活性エネルギー線 によって硬化しうる被覆剤組成物を樹脂表面に 塗布する方法(特開昭59-51920号公報) や微細なシリカ粒子を含んだ有機強素系硬化被 膜をプラスチック基材表面に設ける方法(特開 昭 6 7 - 2 0 4 0 0 2 号公報)が知られている。 (発明が解決しようとする課題)

表面に微細な凹凸を有する金型で成形する方 法及びサンドブラストで表面を荒す方法は凹凸 を調整することで光拡散板としては非常に優れ た物が得られるが、安面の硬度が低くきわめて 簡単に傷がつく。特疑昭 5 9 - 5 1 9 2 0 号公 報及び特開昭57~204002号公報に記載 の方法は表面硬度が高く、傷のつきにくい光拡 飲板が得られ、艶消し面としても優れているが、 スクリーン用の光拡散板としては必ずしも十分

な性能を満足しない。

# (課題を解決するための手段)

本発明は、重合硬化したときにその硬化体の 囲折率が 1.4 8 - 1.5 8 になる架構性単量体あるいは単量体風合物 1 0 0 重量部に対して、平 均粒子径が 0.6 - 5 μ m のシリカ微粒子 1 4 - 2 5 重量部を配合してなる光拡散性被覆剤組成物に関する。

本発明の重合硬化したときにその硬化体の屈 折率が 1.48 - 1.58 になる架橋性単量体ある いは単量体混合物としては、熱硬化性、光硬化 性、放射線あるいは電子線などの活性エネルギー 線硬化性の単量体あるいは単量体混合物があ げられるが、なかでも作業性、生理性あるいは 重合硬化体の屈折率の点から紫外線硬化性のも のが特に好ましい。

本発明に用いる光硬化性もしくは活性エネルギー線硬化性の架偽性単量体あるいは単量体配合物としては、分子中に架構硬化し得る基を有する穏々のものを用いることができるが、プラ

クリレート、トリペンタエリスリトールテトラ 、アクリレートもしくはテトラメタクリレート、 トリペンタエリスリトールペンタアクリレート もしくはペンタメタクリレート、2.2-ピス ( 4 ーアクリロキシジエトキシフェニル ) プロ パン、2,2-ピス(4-メタクリロキシエト キシフェニル)プロパン、ジエチレングリコー ルジ(メタ)アクリレート、トリエチレングリ コールジ(メタ)アクリレート、テトラエチレ ングリコールジメタクリレート、トリペンタエ リスリトールヘキサアクリレートもしくはヘキ サメタクリレート、トリペンタエリスリトール ヘプタアクリレートもしくはヘプタメタクリレ ート等の多価アルコールのポリアクリレートも しくはポリメタクリレート:マロン酸/トリメ チロールエタン/アクリル酸又はメタクリル酸、

マロン酸/トリメチロールプロパン/アクリル

酸又はメタクリル酸、マロン酸/グリセリン/

アクリル酸又はメタクリル酸、マロン酸/ペン

タエリスリトール/アクリル酸又はメタクリル

スチック基材との密着性及び耐擦過傷性の観点から架構硬化性不飽和基として 1 分子中にアクリロイル基またはメタクリロイル基を 2 個以上含有する架構硬化性単量体が好ましい。

架構硬化性単量体としては、トリメチロール プロパントリアクリレートもしくはトリメタク リレート、トリメチロールエタントリアクリレ ートもしくはトリメタクリレート、 ペンタグリ セロールトリアクリレートもしくはトリメタク リレート、ペンタエリスリトールトリアクリレ ートもしくはトリメタクリレート、ペンタエリ スリトールテトラアクリレート、もしくはテト ラメタクリレート、グリセリントリアクリレー トもしくはトリメタクリレート、ジペンタエリ スリトールトリアクリレートもしくはトリメタ クリレート、ジペンタエリスリトールテトラア クリレートもしくはテトラメタクリレート、ジ ペンタエリスリトールペンタアクリレートもし くはペンタメタクリレート、ジペンタエリスリ トールヘキサアクリレートもしくはヘキサメタ

酸、コハク酸/トリメチロールエタン/アクリ ル酸又はメタクリル酸、コハク酸/トリメチロ ールプロパン/アクリル酸又はメタクリル酸、 コハケ酸/グリセリン/アクリル酸又はメタク リル酸、コハク酸/ペンタエリスリトール/ア クリル酸又はメタクリル酸、アジピン酸/トリ メチロールエタン/アクリル酸又はメタクリル 酸、アジピン酸/トリメチロールプロパン/ア クリル腹又はメタクリル酸、アジピン酸/ペン タエリスリトール/アクリル酸又はメタクリル **酸、アジピン酸/グリセリン/アクリル又はメ** タクリル酸、グルタル酸/トリメチロールエタ ン/アクリル殷又はメタクリル酸、グルタル酸 ノトリメチロールプロパン/アクリル酸又はメ タクリル盤、グルタル酸/グリセリン/アクリ ル酸又はメタクリル酸、グルタル酸/ペンタエ リスリトール/アクリル酸又はメタクリル酸、 セパシン酸/トリメチロールエタン/アクリル 酸又はメタクリル酸、セパシン酸/トリメチロ

ールプロパン/アクリル酸又はメタクリル酸、

セバシン酸/グリセリン/アクリル酸又はメタ クリル酸、セパシン酸/ペンタエリスリトール /アクリル酸又はメタクリル酸、フマル酸/ト リメチロールエタン/アクリル酸又はメタクリ ル酸、フマル酸/トリメチロールプロパン/ア クリル酸又はメタクリル酸、フマル酸/グリセ リン/アクリル酸又はメタクリル酸、フマル酸 ノベンタエリスリトール/アクリル酸又はメタ クリル酸、イタコン酸/トリメチロールエタン /アクリル酸又はメタクリル酸、イタコン酸/ トリメチロールプロパン/アクリル酸又はメタ クリル酸、イタコン酸/ペンタエリスリトール **ノアクリル酸又はメタクリル酸、無水マレイン** 酸/トリメチロールエタン/アクリル酸又はメ タクリル酸、無水マレイン酸/グリセリン/ア クリル酸又はメタクリル酸等の化合物の組合わ せによる飽和又は不飽和ポリエステルポリアク リレート又はポリメタクリレート:トリレンジ イソシアネート、キシレンジイソシアネート、 ジフェニルメタンジイソシアネート、イソホロ

ンジィソシアネート、ヘキサメチレンジイソシ アネート、ジシクロヘキシルメタンジイソシア オート、あるいはなれらジイソシアネート化合 物のうち芳香族のイソシアネート類を水添して 得られるジイソシアネート化合物、(たとえば 水豚キシリレンジイソシアネート、水豚ジフェ ニルメタンジイソシアネートなどのジイソシア ネート化合物)トリフェニルメタントリイソシ アネート、ジメチレントリフェニルトリイソシ アネートなどのような2個、あるいは8価のポ リイソシアネート化合物あるいはジイソシアネ ート化合物を多量化させて得られるポリイソシ アネート化合物等のイソシアネート含有化合物 と活性水酸基を有するアクリルモノマー、例え は、2-ヒドロキシエチルアクリレートもしく はメタクリレート、2-ヒドロキシプロピルア クリレートもしくはメタクリレート、2ーヒド ロキシー8~メトキシプロピルアクリレート6 しくはメタクリレート、ペンタエリスリトール モノ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリト

ールジ(メタ)アクリレート、ペンタエリスリ トールトリ(メタ)アクリレート、ジペンタエ リスリトールモノ(メタ)アクリレート、ジペ ンタエリスリトールジ(メタ)アクリレート、 ジペンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレ ート、ジペンタエリスリトールチトラ(メタ) アクリレート、 ジベンタエリスリトールペンタ (メタ)アクリレート、ジベンタエリスリトー ルトリ(メタ)アクリレート、トリペンタエリ スリトールトリ(メタ)アクリレート、トリペ ンタエリスリトールテトラ ( メタ ) アクリレー ト、ドリペンタエリスリトールペンタ(メタ) アクリレート、トリペンタエリスリトールヘキ サ(メタ)アクリレート、アクリロイルオキシ 基合有イソシアヌル酸勝導体、N-メチロール アクリルアモドもしくはメタクリルアモド、N ーヒドロキシアクリルアミドもしくはメタクリ ルアミド等をイソシアネート1分子当り2モル 以上を常法により反応させて得られるウレタン アクリレート箏のウレタン化合物:トリス(2 ーヒドロキシエチル)イソシアヌル酸のトリア クリレートもしくはメリメタクリレート等をあ げることができる。

前記の各化合物は本発明において単独で用い ても良いが2種以上を混合して用いることもで きる。庭合物として用いられる場合には、ジペ ンタエリスリトールトリ(メタ)アクリレート、 ジベンタエリスリトールテトラ(メタ)アクリ レート、ジペンタエリスリトールペンタ (メタ) アクリレート、ジベンタエリスリトールヘキサ (メタ)アクリレート、トリペンタエリスリト ールトリ(メタ)アクリレート、トリペンタエ リスリトールテトラ(メタ)アクリレート、ト リペンタエリスリトールペンタ(メタ)アクリ レート、トリペンタエリスリトールヘキサ(メ タ)アクリレート毎の多官能(メタ)アクリレ ートと前配の飼和又は不飽和ポリエステルポリ (メタ)アクリレート、もしくはウレタンアク リレート等のウレタン化合物の配合物を好迹に 用いることができる。

本発明に用いる架橋性単量体あるいは単量体 混合物は、光あるいは活性エネルギー線で硬化 させたときの硬化体の屈折率が 1.4 6 以上 1.58 以下であることが必要である。屈折率が 1.4 6 より小さいとフィラーとの屈折率差が小さくな りすぎてスクリーンとして使用するには光拡散 性能が足りなくなる。屈折率が 1.5 8 より大き いと光拡散性能が大きくなりすぎ、スクリーン として使用できなくなる。

成物は適当な溶剤、および光増感剤と混合し、 合成樹脂成形品に塗布した後、紫外線を照射し て硬化させる。その他に、 a 線、 β 線、 r 線、 電子線などの活性エネルギー線を照射して硬化 させることもできる。

光増感剤の使用量がこれより多過ぎると硬化被 膜が奢色したり、少な過ぎると硬化が不充分と なり易い。

溶剤としては、エタノール、プロパノール、イ ソプロパノール、ブタノール等のアルコール類 ペンゼン、トルエン等の芳香族炭化水素類、酢

本発明で用いるシリカ酸粒子は、光を拡散させるための凹凸を形成するものである。シリカ酸粒子の粒子径はコールターカウンターによって測定して50%の平均粒子径が、0.5μm以上5μm以下、好ましくは1μm以上8μm以下のものが用いられる。粒子径が0.5μm以り小さいときには優れた拡散性能を得ることが出来ず、粒子系が5μmより大きいとさは凹凸が組くなり得られた拡散板をスクリーンとして使用したとき像がほける。

シリカ微粒子は単量体あるいは単量体配合物 100重量部に対して14-25重量部用いられる。14重量部より少ない場合は、充分な拡 散性を得られず透けが出る。25重量部より多くなると、凹凸が粗くなり得られた拡散板をス クリーンとして使用したとき像がほける。

次に、本発明の光拡散性被優和組成物の使用方法について詳述する。本発明の表面硬化用組

酸エチル、酢酸ブチル等の酢酸エステル類、アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類、 2 ー(2ーエトキシエトキシ)エタノール、グリコールモノメチルエーテル、グリコールモノエチルエーチル、ジオキサン等のエーテル類等が用いられる。 溶剤の使用型は本発明の被覆剤組成物 1 0 0 重量部に対し 0 ~ 2 5 0 運量部の範囲で適宜用いることができる。

本発明の光拡散性被覆剤組成物を表面塗布する基材である合成樹脂としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の区別なく使用され、例えばポリメチルメタクリレート、ポリカーボネート、ポリアリルジグリコールカーボネート樹脂、ABS 樹脂、ポリスチロール、PVC、ポリエステル樹脂、アセテート樹脂等が用いられる。

なかでも、スクリーンとしては透明性の優れ たポリメチルメタクリレート、ポリカーポネー トが特に好ましい。

塗布の方法としては、剛毛塗り、スプレー塗装、ロール塗装、浸渍法等公知の方法を適宜用

いればよい。要は所望の均一な解みと、平惰な 表面が得られる方法であればよく、 被盤布物の 形状に応じて、適宜選ぶことが好ましい。 被膜の厚みとしては 1 ~ 3 0 µ m、 好ましくは 2.5 ~ 2 0 µ m の範囲であり、 1 µ m 以下だと、 充分な硬度が得られずまた 8 0 µ m を超えるとクラック等が生じ易い。

### (発明の効果)

本発明は、特定の屈折率を有する被膜に特定 粒子系を有するシリカ酸粒子を特定量混合する ことによって、投影された光が像を結ぶスクリ ーンとして優れた性能を有する光拡散板を得る ための組成物である。

本発明によって得られた光拡散板は、拡散性 能に優れ、かつスクリーンとしての像の鮮明性 も良好で、耐引っかき性、耐久性等に優れてい る。

以下実施例によって具体的に説明するが、本 発明はこれらによって限定されるものではない。

させたとき、硬化体の屈折率は、1.55であった。

得られた紫外線硬化性被覆剤1000 g に、コールターカウンター法で測定した平均粒子径が1.8 μm のシリカ放粉末 4.8 g を撹拌機(日本精機製作所製 Bio-Mixer)で混合しながら5分間分散させた。(単盤体総合物100重量部に対してシリカ版粒子16 重量部)

シリカ微粒子を分散した核を厚さ2mのメタクリル樹脂板(スミペックス \$ 0 0 0 住友化学工業(構製)にスプレー金装により塗布した。当該樹脂板を室温下で 1 5 分間放置した後、属圧水銀灯(アイグラフィックス社製、アイキュアーU E 0 2 1 - 4 0 8 C、 5 0 0 V、 H 0 2 - L 4 1 (2))を用いて 1 5 0 mm の距離から 12 0 W、 5 秒間紫外線を照射した。 得られた板は遊けが無く拡散性にも優れており、映写機で像を写した時像の輪郭のボケも少なかった。

奖施例 2 - 4、比較例 1、 2

シリカ微粒子を表ー1に示した盤を使用した

実施例1

### a. 紫外線硬化性被覆剤の合成

批拌機、温度計、熵下ロートを備えた1 ℓのガラス製反応器にペンタエリスリトールジアクリレート 2 4 4 ℓ、ハイドロキノンモノメチルエーテル 0.2 5 ℓを入れ温度を6 0 ℃に保持した中にイソホロンジイソシアネート1 1 1 ℓ ℓ を1 時間を要して熵下した。同温度で1時間批拌し、ジブチルスズジアセチート 0.0 5 ℓ を設加してきらに2時間反応を続け、反応を完結させた後、多官能ウレタンアクリレート 8 4 0 ℓ を得た。

得られた多官館ウレタンアクリレート240 g、ジベンタエリスリトールへキサアクリレート240g、キシレン672g、酢酸エチル 224g、プチルセロソルブ224g、1ーヒ ドロキシシクロヘキシルフェニルケトン24g を充分に混合溶解させて紫外線硬化性被覆剤を 得た。得られた紫外線硬化性被覆剤を監合硬化

他は実施例1と同様にして光拡散板を作った。 得られた光拡散板の性能を装-1に示した。

没 - 1

	シリカ酸粒子量	光拡散性	透け	透映像 の輸郭
実施例 2	4.5 g (15 重量部)	良	無	良
実施例 8	6.6 g (22重量部)	良	無	良
爽施例4	4.4 月 (14.7 重量部)	良	無	段
比較例1	4.0 g (19.9 重量部)	不良	有	不鮮明
比較例 2	7.8 g (26 重叠部)	良	———— 無	<b>ポケ</b>

比較例1の光拡散板は、遊けており投影像が されいに写らなかった。

比較例2の光拡散板は投影像の輪郭がほけた。 比較例8

シリコン系ハードコート剤(スミユニS4L

## 比較例 4

散板の性能を表~2に示した。

安 -- 2

	シリオ酸粒子 の平均粒子径	光拡散性	遊け	投影像 の輪郭
实施例 5	2.7 µ	良	無	良
比較例 5	6. 6 µ	良	亷	ポケ
比較例 6	0.04μ	不良	有	不鮮明

-408C、500V、H02-L41(2))を用いて150mの距離から120W、5秒間案外線を限射した。このようにして得られた板は光拡散性は大きいが投影した像の輪郭がボケてスクリーンとしての使用は出来なかった。 家館例5、比較例5、6